— НЕОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ И ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ —

УДК 546.281:543.544

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ РЯДА МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПРИМЕСЕЙ В МОНОСИЛАНЕ

© А. Ю. Созин¹, В. А. Крылов², О. Ю. Чернова¹, Т. Г. Сорочкина¹, А. Д. Буланов^{1,2}, О. Ю. Трошин^{1,2}, А. П. Котков^{1,3}, Н. Д. Гришнова^{1,3}, А. И. Скосырев^{1,3}, М. Н. Матвеева²

¹ Институт химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых РАН, Нижний Новгород ² Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского ³ ОА НПП Салют, Нижний Новгород E-mail: sozin@ihps.nnov.ru

> Поступила в Редакцию 25 сентября 2018 г. После доработки 30 января 2019 г. Принята к публикации 4 февраля 2019 г.

Методом хроматомасс-спектрометрии проведено исследование стабильности примесей углеводородов С₁-С₇, фтор-, хлорпроизводных углеводородов, алкилпроизводных силана, гомологов моносилана, силоксанов в моносилане при его хранении в ампулах из молибденового стекла и баллонах из нержавеющей стали. Установлено, что при хранении в стеклянных ампулах происходит уменьшение концентрации примесей этилена и тетрафторэтилена и увеличение концентрации этилсилана и дисилана. При хранении моносилана в баллоне из нержавеющей стали установлено изменение концентрации присутствующей в нем примеси ацетилена.

Ключевые слова: *моносилан; примеси; концентрация; хроматомасс-спектрометрия* DOI: 10.1134/S0044461819040029

Моносилан является исходным веществом для получения высокочистого изотопно-обогащенного кремния, который является перспективным материалом для создания физически обоснованного эталона единицы массы и уточнения значения числа Авогадро [1–3], создания квантового компьютера, элементов интегральных схем, спиновой наноэлектроники, новых полупроводниковых структур, радиационно стойких детекторов ионизирующих излучений [4–6]. Для получения кремния, в том числе изотопно-обогащенного, используется моносилан, который должен обладать высокой химической чистотой. Поэтому при разработке методик его глубокой очистки важной является информация о присутствующих в нем примесях. Также представляют интерес сведения о химической устойчивости примесей на разных стадиях получения высокочистого моносилана, в том числе и при его хранении. Изменение примесного состава моносилана может существенно влиять на результаты его аттестации и на качество получаемых из него материалов.

Согласно литературным данным, в образцах изотопно-обогащенного ${}^{28}SiH_4$, полученного по реакции ${}^{28}SiF_4$ с CaH₂, обнаружены примеси предельных и непредельных углеводородов C₁–C₉, некоторых их фтор- и хлорпроизводных, алкилсиланов, силоксанов, гомологов моносилана Si₂H₆–Si₅H₁₂, моногермана [7–9]. Их концентрации находятся на уровне $n \cdot 10^{-1}$ – $n \cdot 10^{-6}$ мол%. Следует отметить возможность взаимодействия ряда примесных соединений с моносиланом, что приводит к изменению качественного и

437

Примесный состав ²⁸SiH₄

количественного состава примесей [10-16]. По дан-
ным [10] моносилан способен вступать в реакции с
предельными углеводородами с заметной скоростью
при температуре 600°С с образованием алкилсиланов.
В работах [11-13] изучено взаимодействие моно-
силана с непредельными углеводородами, главным
образом — этилена. Эта примесь является одной из
наиболее трудноудаляемых при ректификационной
очистке моносилана [2], поэтому изучение ее пове-
дения является актуальным. Конверсия этилена в
другие формы примесей позволяет повысить эффек-
тивность глубокой очистки моносилана. При его вза-
имодействии с этиленом при 460–510°С и давлении
760 мм рт. ст. основными продуктами реакции явля-
ются моно- и диалкилсиланы [11]. При повышенном
давлении указанная реакция протекает при 100°С.
В обычных условиях взаимодействие SiH4 с C_2H_4
возможно при облучении ультрафиолетовым светом,
основным продуктом фотохимической реакции явля-
ется винилсилан [12]. Этилен также взаимодействует
с моносиланом в присутствии оксидов некоторых
металлов (ZrO ₂ , MgO, Al ₂ O ₃) при температуре 500-
600°С [13], а также при пропускании через молеку-
лярные сита 4А [14]. Продуктами данных реакций
являются этилсилан и диэтилсилан. По данным [10]
при температуре 200-800°С в присутствии MgO обра-
зуется этинилсилан и этинилдивинилсилан. Из работ
[15, 16] известно, что в результате неполного терми-
ческого разложения силана происходит образование
из него дисилана, трисилана и водорода.
H

Изменение качественного и количественного состава примесей моносилана может оказаться весьма существенным при повышенной температуре, высоком давлении, длительном времени контакта реагентов. Следует отметить, что ряд указанных факторов реализуется при хранении моносилана в сжатом состоянии. Исследований качественного и количественного примесного состава моносилана в условиях его хранения при комнатной температуре нами в литературе не найдено.

Целью работы являлось исследование стабильности молекулярных форм присутствующих в моносилане примесей при его хранении в металлических баллонах и стеклянных ампулах при комнатной температуре.

Экспериментальная часть

В работе исследовали поведение примесей в изотопно-обогащенном моносилане ²⁸SiH₄, полученном по реакции взаимодействия изотопно-обогащенного

	Концентрация, мол%		
Примесь	после синтеза	очищенный образец	
N_2	$(9.8 \pm 0.9) \cdot 10^{-4}$	$(4.0 \pm 0.5) \cdot 10^{-5}$	
Ar	$(1.0 \pm 0.1) \cdot 10^{-4}$	$(9 \pm 2) \cdot 10^{-7}$	
СО	$(6 \pm 1) \cdot 10^{-5}$	<3.10-5	
CH ₄	$(3.2 \pm 0.3) \cdot 10^{-3}$	<5.10-6	
C_2H_2	$(9 \pm 2) \cdot 10^{-6}$	<2.10-6	
C_2H_4	$(1.7 \pm 0.2) \cdot 10^{-4}$	<2.10-6	
C_2H_6	$(5.6 \pm 0.6) \cdot 10^{-5}$	<2.10-6	
C_3H_6	$(2.1 \pm 0.2) \cdot 10^{-5}$	<2.10-6	
C_3H_8	$(9.3 \pm 0.9) \cdot 10^{-6}$	<1.10-6	
<i>i</i> -C ₄ H ₁₀	$(1.4 \pm 0.2) \cdot 10^{-5}$	<2.10-6	
<i>n</i> -C ₄ H ₁₀	$(6 \pm 1) \cdot 10^{-6}$	<2.10-6	
С ₄ Н ₈ 1-пропен-2-ме-	$(7 \pm 2) \cdot 10^{-6}$	<2.10-6	
ТИЛ		-	
С ₄ Н ₈ 1-бутен	$(4 \pm 1) \cdot 10^{-6}$	<2.10-6	
С ₄ Н ₈ 2-бутен	$(3 \pm 1) \cdot 10^{-6}$	<2.10-6	
$n-C_5H_{12}$	$(3 \pm 1) \cdot 10^{-6}$	<2.10-6	
<i>n</i> -C ₇ H ₁₆	$(4 \pm 2) \cdot 10^{-6}$	<2.10-6	
C ₆ H ₆	$(4.8 \pm 0.5) \cdot 10^{-4}$	$< 2 \cdot 10^{-7}$	
GeH ₄	$(1.2 \pm 0.1) \cdot 10^{-5}$	<3.10-6	
C_2F_4	$(4.0 \pm 0.5) \cdot 10^{-3}$	$<3.10^{-7}$	
$1,1-C_2H_2F_2$	$(1.1 \pm 0.3) \cdot 10^{-6}$	$<3.10^{-7}$	
C ₂ HF ₃	$(4 \pm 1) \cdot 10^{-4}$	$<3.10^{-7}$	
CHF ₃	$(4 \pm 1) \cdot 10^{-5}$	<5.10-6	
m pahc-1,2-C ₂ H ₂ F ₂	$(4 \pm 1) \cdot 10^{-4}$	$< 5.10^{-7}$	
μuc -1,2-C ₂ H ₂ F ₂	$(4 \pm 1) \cdot 10^{-5}$	$< 4.10^{-7}$	
CH ₃ Cl	$(7 \pm 2) \cdot 10^{-6}$	$< 5.10^{-7}$	
CF ₃ Cl	$(3 \pm 1) \cdot 10^{-4}$	<5.10-7	
Si ₂ H ₆ O	$(6 \pm 2) \cdot 10^{-1}$	$(7 \pm 2) \cdot 10^{-6}$	
Si ₃ H ₈ O ₂	$(6 \pm 2) \cdot 10^{-2}$	$(1.4 \pm 0.5) \cdot 10^{-6}$	
$i-Si_4O_3H_{10}$	$(1.1 \pm 0.3) \cdot 10^{-2}$	$(1.3 \pm 0.3) \cdot 10^{-6}$	
$n-\mathrm{Si}_4\mathrm{O}_3\mathrm{H}_{10}$	$(2.0 \pm 0.7) \cdot 10^{-3}$	$< 2 \cdot 10^{-7}$	
$Si_2OH_4F_2$	$(6 \pm 2) \cdot 10^{-6}$	<7.10-7	
Si ₂ OH ₅ F	$(7 \pm 2) \cdot 10^{-5}$	<6.10-7	
$Si_3O_2H_6F_2$	$(2.0 \pm 0.7) \cdot 10^{-6}$	<3.10-7	
Si ₃ O ₂ H ₇ F	$(4 \pm 1) \cdot 10^{-5}$	<4.10-7	
Si ₂ H ₆	$(1.2 \pm 0.3) \cdot 10^{-1}$	$(4 \pm 1) \cdot 10^{-5}$	
Si_3H_8	$(1.9 \pm 0.6) \cdot 10^{-2}$	$(8 \pm 1) \cdot 10^{-7}$	
<i>i</i> -Si ₄ H ₁₀	$(3 \pm 1) \cdot 10^{-3}$	$(6 \pm 2) \cdot 10^{-7}$	

Продолжение таблицы

Примесь	Концентрация, мол%		
	после синтеза	очищенный образец	
$n-\mathrm{Si}_4\mathrm{H}_{10}$	$(1.4 \pm 0.4) \cdot 10^{-3}$	$(3 \pm 1) \cdot 10^{-7}$	
<i>i</i> -Si ₅ H ₁₂	$(6 \pm 2) \cdot 10^{-4}$	<3.10-6	
<i>n</i> -Si ₅ H ₁₂	$(8 \pm 2) \cdot 10^{-5}$	<3.10-6	
CH ₃ SiH ₃	$(2.7 \pm 0.9) \cdot 10^{-3}$	<1.10-6	
C ₂ H ₅ SiH ₃	$(3 \pm 1) \cdot 10^{-5}$	<1.10-6	
(SiH ₃) ₂ CH ₂	$(4 \pm 1) \cdot 10^{-4}$	<3.10-7	
(CH ₃) ₂ SiH ₂	$(1.2 \pm 0.3) \cdot 10^{-5}$	<4.10-7	
Si ₂ H ₅ CH ₃	$(8 \pm 2) \cdot 10^{-5}$	<1.10-6	
$SiC_{3}H_{10}$	$(4 \pm 1) \cdot 10^{-6}$	$<\!\!8\cdot10^{-7}$	
SO_2F_2	$(3 \pm 1) \cdot 10^{-6}$	<9.10-7	

тетрафторида кремния ²⁸SiF₄ с гидридом кальция [17, 18]. В таблице приведен примесный состав исследуемых образцов моносилана: после синтеза и очистки методом низкотемпературной ректификации. Определение концентрации примесей проводили по методикам, приведенным в работах [7–9].

Изучали поведение примесей в моносилане при хранении его в ампулах из молибденового стекла, не защищенных от света, и в металлическом баллоне для работы с особо чистыми веществами класса 6N, изготовленном из нержавеющей стали марки 12X18H10T. Начальное давление моносилана в них составляло 3 абс. атм.

При хранении моносилана в ампулах контролировали поведение следующих примесных веществ: этилена, дисилана, об изменении концентрации которых в нем сообщается в литературных источниках, а также тетрафторэтилена, являющегося, как и этилен, непредельным соединением. Для этого готовили смесь указанных веществ и очищенного моносилана (см. таблицу), в котором концентрации этих веществ и вероятных продуктов реакции были ниже пределов обнаружения. Для ее приготовления использовали C_2H_4 (ГОСТ 25070–87) и C_2F_4 (СТП 044-39-200). Концентрация этих веществ в смеси составляла $(1.6 \pm 0.2) \cdot 10^{-3}$ и $(4.0 \pm 0.5) \cdot 10^{-3}$ мол% соответственно. Дисилан в смесь не вводили, так как он уже присутствовал в моносилане на уровне $(4 \pm 1) \cdot 10^{-5}$ мол%.

Исследуемые образцы моносилана хранили при комнатной температуре 18–25°С в течение 370 дней. Анализ образцов проводили с использованием хроматомасс-спектрометра Agilent 6890/MSD 5973N. Дозирование проб в хроматографическую колонку осуществляли с помощью системы пробоотбора, выполненной из металлических трубок (нержавеющая сталь 12Х18Н10). Ввод пробы осуществляли автоматическим краном-дозатором Valco EH2C6WEZPH-CER5, функционировавшим в защитной атмосфере гелия марки Б (ТУ 51-940-80). Объем пробы составлял 50 мкл при давлении 0.1-1.0 атм. Подробное описание применяемой системы пробоотбора приводится в работе [7]. Для хроматографического разделения примесей, имеющих невысокие относительно силана температуры кипения, использовали капиллярную адсорбционную колонку GS-GasPro 60 $M \times 0.32$ MM (Agilent Techologies), coдержащую в качестве сорбента модифицированный силикагель. Для определения примесей с более высокими температурами кипения использовали капиллярную адсорбционную колонку с сорбентом политриметилсилилпропином 25 м × 0.26 мм [19]. При использовании колонки GS-GasPro начальная температура анализа составляла 30°С. Затем через 8 мин ее повышали до 100°С со скоростью 10 град мин⁻¹. Выдерживали при этой температуре 5 мин и далее повышали до 130°С со скоростью 10 град мин⁻¹. При использовании колонки с политриметилсилилпропином начальная температура анализа составляла 30°С. Через 8 мин ее повышали со скоростью 10 град мин⁻¹ до 130°С и выдерживали при этой температуре до окончания анализа. В качестве газа-носителя применяли гелий марки 70 (ТУ 0271-001-45905715-02). Его средняя линейная скорость в колонках составляла 30 см с-1. Во время выхода из колонки максимальной концентрации основного компонента отключали напряжение на ионном источнике для исключения перегорания катода. При использовании колонки GS-GasPro время отключения составляло 4.2-5.3 мин, а для колонки с политриметилсилилпропином напряжение включали через 1.9 мин после начала анализа.

Масс-спектры примесей регистрировали в режиме ионизации электронами (энергия ионизирующих электронов 70 эВ) в интервале сканирования масс 12–350 а. е. м. Напряжение на электронном умножителе, выставленное при автоматической настройке электронной оптики, составляло 1435 В. Температура источника ионов была 150°С, квадрупольного фильтра масс — 106°С, интерфейса — 200°С.

Идентификацию примесей проводили сравнением их экспериментальных масс-спектров с библиотечными из базы данных NIST 2005, входящей в состав программного обеспечения хроматомасс-спектрометра. Для большинства веществ коэффициенты подобия их масс-спектров с библиотечными составляли высокие значения — 0.85–0.95, что свидетельствовало о высокой надежности их идентификации. Примеси германа, силоксанов, фторсилоксанов, гомологов силана отсутствуют в этой библиотеке. Их идентифицировали с использованием масс-спектров, приведенных работах [8, 20].

Количественное определение примесей проводили методом абсолютной градуировки по площадям хроматографических пиков и с использованием зависимости чувствительности детектирования от величин их полных сечений ионизации [8, 21] согласно методикам [7–9].

Обсуждение результатов

На рис. 1 приведена кинетическая кривая, описывающая изменение концентрации примеси этилена в моносилане при его хранении в стеклянной ампуле.

Из полученных результатов видно, что в течение 225 дней наблюдений произошло изменение концентрации этилена с $(1.6 \pm 0.2) \cdot 10^{-3}$ до $(2.0 \pm 0.2) \times \times 10^{-5}$ мол%. Часть кривой, отображающей изменение его концентрации с 225-го по 309-й день, отмечена штриховой линией. Данный участок представляет собой аппроксимацию зависимости изменения концентрации этой примеси. Концентрация этилена на 309-й день наблюдений была ниже предела обнаружения, составляющего $2 \cdot 10^{-6}$ мол%. Согласно аппроксимации его концентрация при сохранении наблюдаемой динамики изменений может уменьшиться до $8 \cdot 10^{-7}$ мол% в течение указанного времени хранения.



Рис. 1. Изменение концентрации C₂H₄ (1) и Si₂H₅CH₃ (2) в моносилане во времени при хранении его в стеклянной ампуле.

В ходе наблюдений отмечено образование продукта реакции этилена с моносиланом — этилсилана. В начале исследований концентрация этой примеси находилась ниже предела обнаружения, составляющего $1 \cdot 10^{-6}$ мол%. Часть кривой, относящейся к изменению его концентрации на графике с 0-го по 21-й день, обозначена штриховой линией, так как начальная концентрация этилсилана неизвестна. По мере протекания реакции, как видно из графика, концентрация этилсилана к 309-му дню наблюдений достигла (1.6 ± 0.5) $\cdot 10^{-3}$ мол%, что коррелирует с начальной концентрацией этилена.

На рис. 2 приведены результаты исследования изменения концентрации тетрафторэтилена в силане при хранении в стеклянной ампуле. Видно, что изменения его концентрации произошли в меньшей степени. Так, за время 309 дней его концентрация уменьшилась с $(4.0 \pm 0.5) \cdot 10^{-3}$ до $(1.0 \pm 0.2) \cdot 10^{-3}$ мол%.

Возможные продукты реакции тетрафторэтилена с силаном (фторалкилпроизводные силана) установлены не были. Вероятной причиной этого может быть специфическое взаимодействие этих веществ с сорбентами в хроматографических колонках, в результате которых не происходит их элюирования. В работах, посвященных исследованию примесного состава силана, получаемого из тетрафторида кремния [7–9], также, несмотря на присутствие в силане большого разнообразия фторсодержащих углеводородов, не было отмечено присутствие в нем примесей фторированных алкилпроизводных силана.

Возможными причинами различной реакционной способности примесей C_2H_4 и C_2F_4 в SiH₄ является



Рис. 2. Изменение концентрации C₂F₄ в моносилане во времени при хранении его в стеклянной ампуле.



Рис. 3. Изменение концентрации Si₂H₆ во времени при хранении моносилана в ампуле.

сложность образования промежуточного соединения тетрафторэтилена с силаном из-за пониженной электронной плотности на атомах углерода по причине отрицательного индукционного эффекта, оказываемого атомами фтора, а также из-за экранирования ими атомов углерода [22].

Результаты изучения стабильности примеси дисилана при хранении моносилана в ампуле показывают, что за 250 дней произошло изменение концентрации дисилана с $(4 \pm 1) \cdot 10^{-5}$ до $(6 \pm 2) \cdot 10^{-3}$ мол% (рис. 3).



Рис. 4. Изменение концентрации примеси C₂H₂ во времени при хранении моносилана в баллоне.

При исследовании поведения примесей в моносилане после синтеза при хранении в баллоне наблюдение за изменением их концентраций проводили в течение 370 дней. Из всех присутствующих примесей, включая этилен, дисилан, тетрафторэтилен, было отмечено изменение только концентрации ацетилена (рис. 4). Из полученных данных видно, что за время хранения его концентрация уменьшилась с $(9 \pm 2) \cdot 10^{-6}$ до $(3 \pm 1) \cdot 10^{-6}$ мол%. Возможные продукты реакции [10] — винилсилан и этинилдивинилсилан обнаружены не были. Во многом это может быть связано с низкой исходной концентрацией примеси ацетилена и образующихся продуктов. Изменения концентраций остальных примесей в течение данного времени носят случайный характер и не превышают 20% от их первоначального значения.

Таким образом, установлено, что при хранении силана в ампуле из молибденового стекла происходит уменьшение концентрации присутствующих в нем примесей этилена и тетрафторэтилена, а концентрация дисилана увеличивается. Возможной причиной этого является протекание фотохимических реакций C_2H_4 и C_2F_4 с основным компонентом, а увеличение концентрации дисилана связано с разложением моносилана. О подобной возможности взаимодействия примесей под действием ультрафиолетового света сообщается в работе [12]. Протекание таких реакций под действием света также подтверждается тем, что при хранении в металлическом баллоне изменения концентраций этих веществ отмечено не было.

Выводы

1. Для исследования стабильности примесей в моносилане проведено сопоставление данных по концентрации ряда молекулярных примесей в моносилане. Установлено, что в моносилане при хранении в течение 309 сут содержание этилена снижается с $(1.6 \pm 0.2) \cdot 10^{-3}$ до уровня менее $2 \cdot 10^{-6}$ мол%, содержание этилсилана увеличивается с уровня менее $1 \cdot 10^{-6}$ до $(1.6 \pm 0.5) \cdot 10^{-3}$ мол%. Изменение концентрации этилсилана коррелирует с изменением содержания этилена в моносилане и свидетельствует о взаимодействии моносилана с этиленом.

2. Установлено снижение концентрации тетрафторэтилена в моносилане с $(4.0 \pm 0.5) \cdot 10^{-3}$ до $(1.0 \pm 0.2) \cdot 10^{-3}$ мол% и увеличение концентрации дисилана с $(4 \pm 1) \cdot 10^{-5}$ до $(6 \pm 2) \cdot 10^{-3}$ мол% при хранении в стеклянной ампуле в течение 309 сут.

3. При хранении моносилана в металлическом баллоне для работы с особо чистыми веществами класса 6N из нержавеющей стали 12X18H10T установлено уменьшение концентрации ацетилена с $(9 \pm 2) \cdot 10^{-6}$ до $(3 \pm 1) \cdot 10^{-6}$ мол%. Изменение концентрации других веществ, в том числе этилена и этилсилана, в пределах погрешности не наблюдается.

Финансирование работы

Работа выполнена в соответствии с Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2019–2021 годы, № темы 0095-2019-0001 и 0095-2019-0008.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Информация об авторах

Созин Андрей Юрьевич, к.х.н., ORCID: https:// orcid.org/0000-0002-0237-6998

Крылов Валентин Алексеевич, д.х.н., ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0115-9086

Чернова Ольга Юрьевна, ORCID: https://orcid. org/0000-0002-1028-4946

Сорочкина Татьяна Геннадьевна, к.х.н., ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9918-2964

Буланов Андрей Дмитриевич, д.х.н., ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5717-6527

Трошин Олег Юрьевич, к.х.н., ORCID: https://orcid. org/0000-0001-6996-1561

Котков Анатолий Павлович, к.х.н., ORCID: https:// orcid.org/0000-0001-7476-5936

Гришнова Наталья Дмитриевна, к.х.н., ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6513-4346

Скосырев Алексей Игоревич, ORCID: https://orcid. org/0000-0003-3372-0904

Матвеева Марина Николаевна, ORCID: https:// orcid.org/0000-0002-7660-6960

Список литературы

- Becker P., Schiel D., Pohl H.-J., Kaliteevski A. K., Godisov O. N., Churbanov M. F., Dianov E. M. // Meas. Sci. Technol. 2006. V. 17. P. 1854–1860.
- [2] Becker P., Bettin H., De Bievre Holm C., Kutgens U., Spieweck F., Stumpel J., Valkiers S., Zulehner W. // IEEE Transactions on instrumentation and measurement. 1995. V. 45. P. 522–525.
- [3] Девятых Г. Г., Буланов А. Д., Гусев А. В., Ковалев И. Д., Крылов В. А., Потапов А. М., Сенников П. Г., Адамчик С. А., Гавва В. А., Котков А. П., Чурбанов М. Ф., Дианов Е. М., Калитеевский А. К., Годисов О. Н., Поль Х.-Й., Беккер П., Риман Х., Абросимов Н. В. // ДАН. 2008. Т. 421. № 1. С. 61–64

[Devyatykh G. G., Bulanov A.D., Gusev A.V. Kovalev I. D., Krylov V. A., Potapov A. M., Sennikov P. G., Adamchik S. A., Gavva V. A., Kotkov A. P., Churbanov M. F., Dianov E. M., Kaliteevskii A. K., Godisov O. N., Pohl H.-J., Becker P., Riemann H., Abrosimov N. V. // Russ. Reports Acad. Sci. 2008. V. 421. N 1. P. 61–64].

- [4] Чурбанов М. Ф., Гусев А. В., Буланов А. Д., Потапов А. М. // Изв. АН. Сер. хим. 2013. № 2. С. 275–280 [Churbanov M. F., Gusev A. V., Bulanov A. D., Potapov A. M. // Russ. Chem. Bull. 2013. N 2. P. 275–280].
- [5] Takyu K., Itoh K. M., Oka K., Saito N., Ozhogin V. I. // Jpn. J. Appl. Phys. 1999. V. 38. P. 1493–1495.
- [6] Инюшкин А. В. // Неорган. материалы. 2002. Т. 38. № 5. С. 527–534 [Inyushkin A. V. // Inorg. Mater. 2002. V. 38. N 5. P. 527–534].
- [7] Крылов В. А., Чернова О. Ю., Созин А. Ю. // Массспектрометрия. 2007. Т. 4. № 2. С. 125–130.
- [8] Крылов В. А., Созин А. Ю., Зорин В. А., Березкин В. Г., Крылов А. В. // Масс-спектрометрия. 2008. Т. 6. № 4. С. 225–233.
- [9] *Крылов В. А., Чернова О. Ю., Созин А. Ю. //* Аналитика и контроль. 2011. Т. 5. № 4. С. 421–428.
- [10] White G., Rochow E. G. // J. Am. Chem. Soc. 1954.
 V. 76. P. 3897–3902.
- [11] Pat. US 2537763 (publ. 1951). Preparation of organosilanes.
- [12] Pat. US 2786862 (publ. 1957). Preparation of dialkylsilanes.
- [13] Itoh M., Iwata K., Mitsuzuka M. // Appl. Catal. A: General. 2001. V. 217. P. 185–189.
- [14] Pat. US 4554141 (publ. 1992). Removal of ethylene from silane using a distillation step after separation using a zeolite molecular sieve.
- [15] Вотинцев В. Н., Михеев В. С., Смирнов В. Н. // Высокочистые вещества. 1988. № 12. С. 17–28.
- [16] Neudorfi P., Jodhan A., Strausz O. P. // J. Phys. Chem. 1980. V. 84. N 3. P. 338–339.
- [17] Скорынин Г. М., Пульников И. И., Шарин Г. А., Зырянов С. М. // Изв. Том. политех. ун-та. 2004. Т. 307. № 7. С. 88–90.
- [18] Девятых Г. Г., Дианов Е. М., Буланов А. Д., Трошин О. Ю., Балабанов В.В., Пряхин Д. А. // ДАН. 2003. Т. 391. № 5. С. 638–639 [Devyatykh G. G., Dianov E. M., Bulanov A. D. Troshin O. Yu., Balabanov V. V., Priakhin D. A. // Russ. Reports Acad. Sci. 2003. V. 391. N 5. P. 638–639].
- [19] Березкин В. Г., Королев А. А., Хотимский В. С. // ДАН. 2000. Т. 370. № 2. С. 200–204 [Berezkin V. G., Korolev A. A., Khotimsky V. S. // Russ. Reports Acad. Sci. 2000. V. 370. N 2. P. 200–204].
- [20] Агафонов И. Л., Девятых Г. Г. Масс-спектрометрический анализ газов и паров особой чистоты. М.: Наука, 1980. 336 с.
- [21] Fitch W. L. // Anal. Chem. 1983. V. 55. N 6. P. 832–835.
- [22] *Матье Ж., Панико Р.* Курс теоретических основ органической химии. М.: Мир, 1975. 556 с.